# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number :

2001-235758

(43) Date of publication of application: 31.08.2001

(51) Int. CI.

1/1339 G02F

GO2F 1/1368 GO9F 9/00

(21) Application number: 2000-

(71) Applicant : FUJITSU LTD

045591

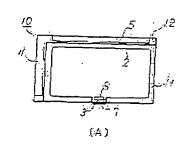
(22) Date of filing:

23. 02. 2000 (72) Inventor : SHINODA KATSUKI

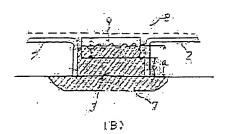
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance the display quality of a liquid crystal display device by eliminating the problem that when a liquid crystal is injected into a liquid crystal display panel, then an opening part for injecting the liquid crystal is sealed, a sealing material enters to a liquid crystal display region to generate display defects. SOLUTION: A metal film 9 is provided between the liquid crystal display region 8 and the opening part 3 for injecting the liquid crystal on at least one substrate of two substrates opposed to each other of the liquid crystal display panel 10.



本発明の党は直径の発品を示っている中国な



# (19)日本国特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-235758

(P2001 - 235758A)

(43)公開日 平成13年8月31日(2001.8.31)

(51) Int.Cl.7			FΙ		テーマコージ(参考)		
G 0 2 F	1/1339	5 0 5	G02F	1/1339	505	2H089	
0021	1/1368		G09F	9/00	338	2H092	
G09F	9/00	3 3 8	G 0 2 F	1/136	500	5 G 4 3 5	

# 審査請求 未請求 請求項の数3 〇L (全 5 頁)

(21)出願番号	特願2000-45591(P2000-45591)	(71) 出願人	000005223 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号		
(22)出顧日	平成12年 2 月23日 (2000. 2. 23)				
	,	(72) 発明者	篠田 克毅 鳥取県米子市石州府宇大塚ノ弐650 <del>届</del> 地 株式会社米子富士通内		
		(74)代理人	100108187		

最終頁に続く

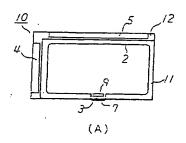
#### 液晶表示パネルおよびその製造方法 (54) 【発明の名称】

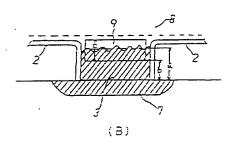
### (57)【要約】

【課題】 液晶表示パネルに液晶注入後、注入用の開口 部を封止する際に、封止材が液晶表示領域にまで侵入し て表示不良が発生するという課題を解消し、液晶表示装 置の表示品質の向上を図る。

【解決手段】液晶表示パネル10の対向する2枚の基板 の少なくとも一方の基板上の液晶注入用の開口部3と液 **晶表示領域8との間に、金属膜9を設けるよう構成す** ā.

#### 本発明の支集を存の液晶表示パネルの平面図





## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 2枚の基板の少なくとも一方の基板に液晶注入用の開口部を残して液晶表示領域を囲むようにシール材を枠状に塗布し、対向して配置された該2枚の基板間を該シール材で回着した液晶表示パネルにおいて、該2枚の基板の少なくとも一方の基板上の前記開口部と前記液晶表示領域との間に、金属膜を設けたことを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項2】 前記金属膜の材質は、アルミニウム、チタン、クロム、シリコンの何れかであることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示パネル。

[請求項3] 2枚の基板の一方に少なくとも薄膜トランジスタ、ゲートバスラインおよびドレインバスラインが形成され、該2枚の基板の少なくとも一方の基板に液晶注入用の開口部を残して液晶表示領域を囲むようにシール材を枠状に塗布し、対向して配置された該2枚の基板間を該シール材で固着する液晶表示パネルの製造方法において、

該基板上の前記開口部と前記液晶表示領域との間に、金 属膜を前記ゲートバスラインと同一工程で形成すること を特徴とする液晶表示パネルの製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、液晶表示パネルおよびその製造方法に関し、特に液晶表示パネル内にディップ注入法で液晶を注入する液晶表示パネルに関する。 [0002]

【従来の技術】近年、液晶表示装置は、薄型軽量、低電圧駆動、低消費電力等の長所を生かしパーソナルコンとュータ、テレビ、デジタルカメラ等の表示デバイスとして広く使用されるようになった。液晶表示装置を構成を高級晶表示パネルは、一般にガラス等の2枚の透明基準であり、一方の基板(CFを通りにはブラックマトリックス、カラーフィルタ、共運電極および配向膜等が形成され、他方の基板(TFTという)には薄膜トランジスタ(以下、TFTという)、ゲートバスライン、ドレインバスライン、画素電極および配向膜等が形成されている。

【0003】2枚の透明基板間に液晶を注入する方法の 一つとしてディップ注入法がある。

【0004】これは、2枚の透明基板の何れが一方の基板に液晶の注入用の開口部を残して表示領域を囲むようにシール材を塗布し、球や円柱状のスペーサを散布してこのシール材で2枚の基板間を固着する。その後真空中でこの液晶注入用の開口部を液晶中に漬けた状態で大気圧に戻すと、圧力差により液晶が基板間に注入される。

次に、開口部に熱硬化性または紫外線硬化性樹脂(封止材)を塗布し、開口部を封止することにより液晶表示 パネルが完成する。

【0005】図4は、このような従来の液晶表示パネル

組立工程の例を説明するものである。図4(A)に示すように、液晶注入用の開口部3を残してシール材2を塗布した基板1をスクライブラインXおよびYに沿って切断した一方の基板11と、端部にゲートバスラインと接続されたゲート端子4およびドレインバスラインと接続されたドレイン端子5が形成された他方の基板12とを固着し、開口部3から液晶を注入した後、開口部3を封止材7で封止して図4(B)に示す液晶表示パネル10となる。

#### [0006]

(発明が解決しようとする課題)液晶注入用の開口部3から液晶を注入した後、この開口部3に封止材7を塗布するが、開口部3を完全に塞ぐためには、封止材7が表示領域に達しない程度に少しだけ開口部3の内部に侵入させておく必要がある。そのため封止材7である樹脂を塗布してから数秒から数十秒そのまま放置して樹脂が侵入してから熱または紫外線を照射して封止材7を硬化していた。

【0007】しかしながら、封止村7の粘度、開口部3の幅のばらつき、温度、湿度等の環境条件、基板がガラスの場合ガラス面の処理状態等により内部への封止村7の浸入速度が大きく変動し、開口部3の部分拡大平面図である図3に示すように封止村7が表示領域8にまで侵入してしまい表示不良が発生する問題がある。また近年の液晶表示パネルの狭額縁化(表示領域以外の部分が狭くなること)や、これら封止村7の混入に対する影響を受け易い低電圧駆動用液晶材料の採用により、封止村7の混入による表示不良も問題として浮上している。

[0008] なお、封止材が液晶表示パネル内部に侵入するのを規制するため、流路規制バーを開口部近傍に設けることが特開平2-055333号公報で提案されているが、これは実質的に液晶注入用の開口部の幅を狭めることになり液晶注入時間を大幅に増大させてしまう問題がある。

#### [0009]

表示パネルの製造方法において、この基板上の開口部と 液晶表示領域との間に、金属膜をゲートバスラインと同 一工程で形成することを特徴とする。

【0010】すなわち、本発明は液晶注入用の開口部と液晶表示領域の間の基板上に、金属膜を設けることにより、液晶表示パネルに液晶注入後に開口部を封止する際、封止材との間のぬれ性が変化することにより封止材が液晶表示領域まで侵入してしまうことがなくなり表示不良が発生しない。また金属膜は極めて薄いため液晶注入の際に妨げとならない。さらに金属膜の材質として、液晶表示パネルを構成する電極、配線の材質と同じものを使用することにより、従来の液晶表示パネルの電極、配線と同一工程で形成することができるので製造工数が増えることもない。

#### [0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について説明する。図1(A)および図1(A)における開口部3の部分拡大図である図1(B)に示す如く、本発明では液晶表示パネル10の開口部3と液晶表示領域8との間であって基板12の面に金属膜9が形成されている。金属膜9の材質としては、実際には液晶表示パネルの製造工数を増やさないため、基板上に電極や配線を形成する工程で使用する材質を使用することが望ましい。例えば、TFTを使用する液晶表示パネルではアルミニウム(A1)、テタン(Ti)、クローム(Cr)、シリコン(Si)等が挙げられる。封止材7の液晶表示パネル10内への侵入速度は、封止材7の粘度および開口部3の大きさが一定ならば、ガラスと比較して金属膜の方が侵入速度は遅くなる。

【0012】従来の液晶表示パネルの開口部3近傍の基板表面はガラスが剥き出しになっており、ガラスの場合は封止材7が素早く侵入してしまい、封止材7の粘度、開口部3の大きさに対するマージンが狭かった。従来では封止材7の侵入速度はガラスに対して200μm/分程度であり、開口部3からの距離 aが700μm程度の侵入位置を設計中心値としているが、封止材7の粘度や開口部3の幅のばらつきにより3割程度侵入速度がばらつくと、210μm程度侵入距離が変動し、最大侵入距離は910μmとなってしまう。

【0013】これに対し、本発明における金属膜9の場合、封止材7の侵入速度は50μm/分程度と遅くなる。これはガラスおよび金属膜と封止材との間のぬれ性に関係して侵入速度が変化していると考えられる。金属膜9を開口部3から内側に向かっての距離りが650μmから幅cが150μmの幅に形成した場合、封止材7の侵入速度が3割ばらついても最大侵入距離は750μm程度になり、図1(B)に示すように設計値700μmの近くに収まる。このため封止材7が液晶表示パネル10の液晶表示領域8まで侵入することがなくなり、表示不良が生じない。 ガラス剝き出しの部分は、封止材

7が素率く侵入するが、金属膜9の部分は侵入速度が遅くなるので基板上に形成する金属膜9の大きさ、位置つまり図1(B)における距離り、幅cを種々変えることにより封止材7の侵入距離を設計的に微妙に制御することが可能となる。なお、金属膜9を基板12の上に形成する形態について述べたが金属膜9は基板11の上または基板11、12の両方に形成してもよい。

【0014】次に本発明における金属膜の形成をTFT 基板のゲート電極、ゲートバスライン形成と同一製造工 程(以下、ゲート工程という)で行う場合の例を図2の 本発明の実施態様による液晶表示パネルの製造工程を示 す図により説明する。

【0015】まず、ステップS1においてガラス基板上 の塵埃や、アルカリ分等を除くため基板の洗浄を行う。 次にステップ2として基板上にゲート膜となる金属をス パッタリングやプラズマCVDにより成膜するが、本発 明の実施態様ではアルミニウムをゲート電極、ゲートバ スラインと同じ約1000オングストロームの厚さに成 膜する。次にその上にステップ3で紫外線に反応するレ ジストをスピンコーテングにより塗布する。次にステッ プ4で露光マスク6を介して紫外線露光を行うが、この 露光マスク 6 にはゲート電極、ゲートバスライン以外 に、本発明の特徴である金属膜を液晶注入用の開口部3 近傍に形成するためのパターンが設けられていてゲート 電極、ゲートバスラインのパターンと同時に露光され . る。次にステップ5で紫外線が照射された部分のレジス トを現像液に浸たして取り去る.次にステップ6でレジ ストに覆われてない部分のアルミニウム膜をエッテング 液に浸たして取り去る.次にステップ7で残っているレ ジストをレジスト剝離剤で剝離した後洗浄する。次にス テップ8で所望のゲート電極、ゲートバスライン、金属 膜等が形成されているか否か検査する。

【0016】本発明の実施態様では金属膜9として、液 晶注入用の開口部3のガラス基板エッジからの距離b= 650μmに短手方向の幅150μm、長手方向の幅1 5mmの長方形のパターンを形成する。

くに収まり、このため封止材7が液晶表示パネル10の 液晶表示領域8まで侵入することがなくなり、表示不良 は生じない。

#### [0018]

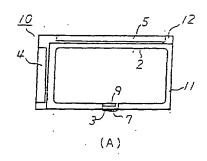
【発明の効果】以上説明したように、本発明は液晶表示 パネルへ液晶注入したあとの開口部を封止する際に、封 止材が液晶表示領域まで侵入することが阻止され、表示 不良が発生する問題が解消する。またこのための製造工 数の増加もなく、液晶表示装置の表示品質の向上に寄与 するところが大きい。

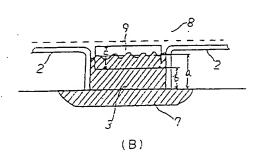
#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施態様の液晶表示パネルの平面図 である。

【図1】

#### 本発明の実施整様の液晶要示パネルの平面区





【図2】 本発明の実施態様による液晶表示パネルの製造工程を示す図である。

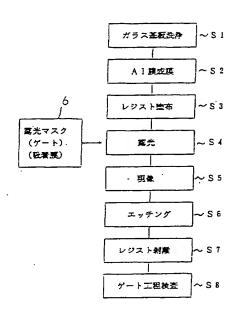
【図3】 従来の液晶表示パネルの課題を説明する図である。

【図4】 従来の液晶表示パネルの平面図である。 【符号の説明】

- 2 シール材
- 3 液晶注入用の開口部
- 7 封止材
- 8 液晶表示領域
- 9 金属膜
- 10 液晶表示パネル

[図2]

#### 本発明の実施解核による粧品表示パネルの製造工程を示す図

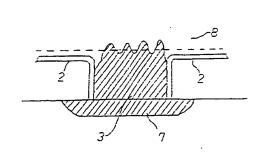


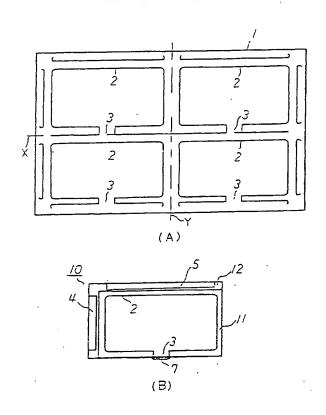
【図3】

# 従来の液晶表示パネルの使星を説明する図

[図4]

### 世来の液晶表示パネルの平面図





# フロントページの続き

F ターム(参考) 2HO89 JA11 LA22 LA32 LA48 NA19
NA24 NA55 NA50 PA13 QA12
QA13 TA06 TA09
2HO92 JA26 JA39 JE27 KA16 KA18
MA05 MA14 MA15 MA16 MA17
MA35 MA37 NA25 NA29 PA04
5G435 AA14 AA17 EE06 EE09 EE12
KK02 KK05 LL04 LL08 LL14